

1月10日(金)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S会場(メインホール)			VUV/SX 懇談会			総会	放射光科学賞	高良・ 佐々木賞	奨励賞		
参加者控室(小会議室304)				JSSRR 評議員会							
E会場(小会議室303)			SPRUC 評議員会								
1月11日(土)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A会場(中ホール300)		企画講演 (SPRING-8-II計画の進捗と展望)					特別企画講演 (日本の放射光施設のポートフォリオと将来展望)				
B会場(中ホール200)		VSX(表面)	VSX(表面)				VSX(固体)	VSX(固体)			懇 親 会
C会場(中会議室201)		X(回折・散乱)	X(回折・散乱)	SPRUC総会			X(回折・散乱)/ イメージング	イメージング			
D会場(中会議室202)		X(XAFS)	X(XAFS)/産業利用	PF-UAの 集い			X(分光・蛍光)	X(分光・蛍光)			
E会場(小会議室303)		VSX(分子科学)	VSX(分子科学)/生物				生物	BL・測定器			
企業展示・ポスター会場			企業展示・ポスター		ポスターセッション						
1月12日(日)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A会場(中ホール300)		企画講演 (NanoTerasuの最新状況—本格運用開始から供用開始に向けて—)					企画講演 (福島第一原子力発電所廃炉に貢献する先端放射光科学)				
B会場(中ホール200)		VSX(固体)	VSX(固体)/VSX(表面)				VSX(固体)/ VSX(その他)	VSX(固体)/その他			
C会場(中会議室201)		X(回折・散乱)	X(回折・散乱)	SPRUC / NanoTerasu UC 合同総会			イメージング	イメージング			
D会場(中会議室202)		X(XAFS)	X(XAFS)				XFEL	XFEL/その他			
E会場(小会議室303)		BL・測定器	BL・測定器	XAFS DB打合せ			赤外・テラヘルツ光/ 加速器(光源)	加速器(光源)			
企業展示・ポスター会場			企業展示・ポスター		ポスターセッション						
								招待講演(30分)			一般講演